

UDD PRESENTA PRIMERA REVISTA ANTIMICROBIANA

Con la presencia de autoridades del mundo académico, connotados diseñadores y emprendedores, la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo presentó la revista "Base, Diseño e Innovación". El cobre fue el protagonista de esta edición, que incluyó la aplicación de la tecnología antimicrobiana en su impresión.

84



1. FEDERICO VALDÉS, RECTOR UDD; ALEJANDRA AMENÁBAR Y ALFONSO GÓMEZ, GERENTE DE DESARROLLO Y MARKETING DE COPPTECH.
2. EQUIPO REVISTA BASE UDD.
3. ALDO MAGNASCO, ALEJANDRA AMENÁBAR Y FEDERICO VALDÉS.
4. JACINTA IZQUIERDO, PILAR VALDIVIA, JOSEFA ASTE Y PÍA ÁLVAREZ.
5. JOSEFINA POBLETE, RONALD BLACK, BERNARDITA BRANCOLI, ALEJANDRO GARCÉS Y ALFONSO GÓMEZ.
6. HUMBERTO BECERRA Y LUZ BRICEÑO.
7. SERGIO MAJLUF, PELAYO COVARRUBIAS, GONZALO CASTILLO Y DANIEL CONTESSE.